

第33回高分子同友会総合講演会

- I. 日 時 2012年4月25日(水) 13:00~18:10
- II. 会 場 化学会館ホール(7階) 千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6162
- III. プログラム
- 総合司会 高分子同友会幹事 田中 栄司 氏
- 13:00~13:10 開会挨拶 高分子同友会副代表幹事 中江 清彦 氏
- 13:10~14:20 『 二次電池革新のための新規材料技術 』
演者 : 菅野 了次 氏
東京工業大学大学院 総合理工学研究科
物質電子化学専攻 教授
座長 : 小川 周一郎 氏 (旭化成株式会社)
- 14:20~15:30 『 超親水性ポリマーブラシの精密材料設計に基づく環境に優しい
防汚・潤滑・接着技術 』
演者 : 高原 淳 氏
九州大学 先導物質化学研究所 教授
座長 : 松尾 誠 氏 (株式会社 DNPテクノロジー)
- 15:30~15:40 休 憩
- 15:40~16:50 『 新しい有機発光材料の創製 -有機EL大変革への可能性- 』
演者 : 安達 千波矢 氏
九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター長
九州大学大学院 工学研究科 応用化学部門 教授
座長 : 天岩 照夫 氏 (株式会社 三菱化学科学技術研究センター)
- 16:50~18:00 『 LCD用位相差フィルムのイノベーションのレビューと今後の展開 』
演者 : 荒川 公平 氏
日本ゼオン株式会社 取締役 常務執行役員
座長 : 藤田 直明 氏 (株式会社 AGC総研)
- 18:00~18:10 閉会挨拶 高分子同友会勉強会世話人代表 松尾 誠 氏
- IV. 参加費 5,000円(同友会会員) 3,000円(同友会特別会員・OB会員)
6,000円(高分子学会会員) 2,000円(高分子学会学生会員)